

Title	ステンレス鋼のEMI-TFSIイオン液体中での繰り返し分 極に伴う不働態皮膜の変化挙動				
Author(s)	河野,明訓;益田,尚吾;斎藤,実他				
Citation	材料と環境. 2016, 65(12), p. 520-526				
Version Type	VoR				
URL	https://hdl.handle.net/11094/82363				
rights					
Note					

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



ステンレス鋼の EMI-TFSI イオン液体中での 繰り返し分極に伴う不働態皮膜の変化挙動

河野明訓*,**, 益田尚吾*, 斎藤 実***, 土谷博昭*, 藤本慎司*

* 大阪大学 大学院工学研究科
* 日新製鋼株式会社 ステンレス・高合金研究所
*** 日新製鋼株式会社 表面処理研究所

Structural Changes of Passive Films during Cyclic Polarization of Stainless Steels in EMI-TFSI Ionic Liquid

Akinori Kawano*,***, Shogo Masuda*, Minoru Saito***, Hiroaki Tsuchiya* and Shinji Fujimoto*

* Graduate School of Engineering, Osaka University ** Stainless and High Alloy R&D Laboratories, Nisshin Steel co., Ltd. *** Surface Treatment Laboratories, Nisshin Steel co., Ltd.

SUS304 and SUS430LX stainless steels were subjected to cyclic voltammetry (CV) in EMI-TFSI ionic liquid containing water of 5.5, 30 and 5000 ppm at room temperature. Structural changes of passive film during CV was characterized by AES and TEM/EELS. Passive films after CV were mainly composed of mainly Cr and Fe oxides similar to that formed in aqueous solutions. The thickness and Cr cation fraction of passive film increased with increasing CV cycles. Furthermore, much Cr concentrated and thinner passive films were formed with less water content in EMI-TFSI. It is concluded that SUS304 and SUS430LX stainless steel are corrosion resistant in EMI-TFSI ionic liquid with small amount of water.

Key words : passivity, EELS, AES, STEM, room temperature ionic liquid, Cr enrichment, CV, SUS304, SUS430

1. 緒 言

近年,新エネルギー分野に適する新規材料の需要がま すます高まっており,特にリチウムイオン電池などの二次 電池関連の材料開発が活発に行われている.市販されて いる二次電池の多くでは,電解液として環状カーボネー トなどの有機溶媒が用いられているが,さらなる性能向 上が求められている¹⁾.新規な電解液の候補として,室 温イオン液体(RTIL)が挙げられる.RTILは常温で液体 を示す有機塩であり²⁾,不燃性・不揮発性かつ高いイオ ン導電性を有する.RTILを電解液に適用することで電 池の高機能化や安全性の改善が期待される³⁾⁻⁵⁾.

一方,外装材や集電体などの電池材料として,現在は Al, Cuが用いられている.これらの選択は電解液であ る有機溶媒との親和性を最優先した結果であり,電解液 として RTIL を用いる場合,ほかの材料が適している可 能性がある.

これら新規な電池用電解液環境で優れた特性を示し, 電池のさらなる小型化・低コスト化をもたらす材料とし て,ステンレス鋼がある。ステンレス鋼は鉄鋼材料として の高強度,高剛性,高加工性に加え,優れた耐食性を有 する⁶⁾.ステンレス鋼の耐食性を担保する不働態皮膜^{7).8)} は,合金成分である Fe, Cr が環境中の水や酸素と反応 することにより形成される.したがって,非水系イオン 液体中でステンレス鋼が水溶液中や大気中と同様の優れ た耐食性を発現可能かは明らかとなっていない.特に電 池の集電体として用いる場合,広範囲の電位が繰返し印 加されるので,安定な不働態皮膜を維持できない可能性 がある.

イオン液体中でのステンレス鋼の耐食性に関する知見 は現状では少なく⁹⁾⁻¹¹⁾,特に電位印加による不働態皮膜 の構造変化については,Yuanらがイミダゾリウム系イ オン液体中で測定したSUS 316Lの動電位分極曲線に不 働態域が認められ,保護性を有する皮膜が形成された¹²⁾ と報告している程度である.

そこで本研究ではステンレス鋼に長期間の繰返し電位 掃引を行い,各サイクルにおける電流挙動や不働態皮膜 構造を明らかにすることで,イオン液体中におけるステ ンレス鋼の耐食性について検討した.

2. 実 験 方 法

2.1 試料

供試材として,代表的なオーステナイト系ステンレス 鋼である SUS304 (Fe-18%Cr-8%Ni)とフェライト系ス テンレス鋼 SUS430LX (Fe-18%Cr-lowC,N)を用いた.板 厚1mmの鋼板から切削加工により10×15mm²の試験 片を切り出し,SiC耐水研磨紙にて#800まで湿式研磨し た.研磨後にアセトン,メタノールおよび脱イオン水で 超音波洗浄を行い,温風乾燥の後に試験に供した.

^{* 〒 565-0871} 吹田市山田丘 2-1(2-1, Yamada-oka, Suita, 565-0871 Japan)

^{** 〒 746-8666} 周南市野村南町 4976 番地 (4976, Nomura Minami-machi, Shunan, 746-8666 Japan)

^{**** 〒 592-8332} 堺市西区石津西町 4-5 (4-5, Ishizu-nishimachi, Nishi-ku, Sakai, 592-8332 Japan)

2.2 電解質溶液

イオン液体として、EMI-TFSI (1-Ethyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide, Merck 製,純度 99.9%, 受入れ時の含水率 30 ppm 未満)を用いた.本イオン液体 は疎水性を示し,融点や粘度が低く取り扱いが容易なだ けでなく,電位窓が約4.4 Vと広く,さらにイオン導電性 に優れる.イオン液体は調製時の含水率は低くても容易 に吸湿し,電気化学挙動に大きな影響をおよぼす.そこ で本研究では、EMI-TFSIを酸素濃度1 ppm 以下,露点-70 ℃以下に制御したグローブボックス内で取り扱った. 含水率を調整する際には、まず EMI-TFSI を 120 ℃で 24 h 以上加熱撹拌して含水率を5 ppm 以下まで低減した.そ の後、シリンジで脱イオン水を滴下し、グローブボック ス内で 24 h 以上撹拌した後、実験に供した.含水率の測 定には電量式カールフィッシャー水分計を用いた.

2.3 電気化学測定

含水率を調整した EMI-TFSI 中でのステンレス鋼の電 気化学反応に関する知見を得るため、グローブボックス 内でサイクリックボルタンメトリー(CV,電位走査速度 0.02 Vs⁻¹)ならびに定電位分極試験を行った.3電極式電 気化学セルを用い、ポテンショスタット(北斗電工製, HZ-5000)を用いて電位を制御した.対極ならびに擬似 参照電極は Pt とした.また、EMI-TFSI 中でフェロセン の CV 測定を行い、その酸化還元電位(E^0 =0.405 V_{SCE})¹³⁾ を用いて擬似参照電極の電位を校正した.なお、電位は すべて SCE 基準で表記する.

2.4 表面分析

試料の表面に形成された不働態皮膜の組成や厚さを評 価するため、電気化学試験の前後にオージェ電子分光分 析(AES)を実施した。測定には JEOL 製の AES 分析装置 (JAMP9500F)を用いた.Arイオンエッチングのスパッ タ速度は 30.8 nm/min. (SiO2 標準試料換算) であり、酸素 の強度がピークの半分になる位置を皮膜/基板界面と定 義して膜厚を算出した. また, 試料の中央近傍から FIB 加工(日立製 nanoDUE'T NB5000, 加速電圧:5 kV, イ オン源:Ga)にて断面試料を切り出した. FIB 加工の際 には試料表面の汚染や損傷を防止するため、加工前に試 料表面に厚さ約 120 nm のカーボン膜を蒸着した後, FIB 装置内でタングステン蒸着膜を形成して補強した. その 後, FIB マイクロサンプリング法¹⁴⁾により幅 30μm×厚 さ10µm×深さ5µmの領域を摘出してCu製のメッシュ に固定した. 摘出した試料片の中央部をさらに加工して 最終的に厚さ60nmの薄膜とした.作製したTEM (Transmission Electron Microscopy)断面試料を TEM 観 察(JEOL 製 JEM-2010F), TEM-EDX 分析(エネルギー 分散型X線分析, Energy Dispersion X-ray Analysis, Noran 製 Vantage) ならびに TEM-EELS 分析(電子エネ ルギー損失分光法, Electron Energy-Loss Spectroscopy. Gatan 製 Enfina 1000) に供した. TEM 観察の加速電圧は 200 kV とした.

3. 実験結果

3.1 含水率を調整した EMI-TFSI 中での SUS304, SUS430LX の CV 挙動

含水率を 5.5 ppm, 30 ppm および 5000 ppm に調整した EMI-TFSI 中での SUS 304 の CV を Fig. 1 に示す. Fig. 2 は比較として測定したホウ酸緩衝液(pH8.4) 中での SUS304 の CV である.

含水率 5.5 ppm での SUS304 の CV では1 サイクルのア ノード掃引時に 0.5 V より貴な電位でアノード電流の増大 が認められ,さらに 1.0 V より貴な電位域ではより顕著に



Fig 1 Cyclic voltammogram of SUS 304 performed in EMI-TFSI ionic liquid with various water content: (a) 5.5 ppm, (b) 30 ppm, (c) 5000ppm.



Fig 2 Cyclic voltammogram of SUS 304 performed in a borate buffer solution (pH 8.4).

電流が増大した. 逆掃引時には、0 V より卑な電位域でカ ソード電流が生じ,-1.5 V付近に-0.01 mA·cm⁻² 程度のカ ソード電流ピークが認められた。10 サイクル以降では、 アノード掃引時の1.0Vより貴な電位域での電流ピーク が小さくなるとともに、0.8 V 近傍に 8×10⁻³ mA·cm⁻² 程 度の新たなアノード電流ピークが現れた. その後の 1000 サイクルまでは、電流ピークの位置や大きさはほぼ同等 であった.含水率 30 ppm では、CV の電流挙動は含水率 5.5 ppm と同様の傾向を示したが、電流は全体的に小さ かった. さらにサイクルの経過にしたがってその傾向が 顕著になった.一方,水分量を 5000 ppm とすると,電 流密度は全体的に大きくなるとともに、0.5~1.0 V 付近 に見られるアノードピークは現れなくなった. CV 全体 の形状は Fig.2 に示すホウ酸緩衝液中の CV と類似して いる. ただし, 電流密度は水分量 5000 ppm の方が若干 小さい. また, ホウ酸緩衝溶液中では, 含水率 5.5 ppm, 30 ppm の EMI-TFSI 中で見られた 0.5~1.0 V 付近のア ノードピークは現れない. なお, 含水率 5.5 ppm, 30 ppm, ならびに 5000 ppm のいずれの場合も CV 測定後の 試料および電解質溶液に外観上の変化は認められなかっ た.

Fig. 3 に含水率を 5.5 ppm および 30 ppm に調整した EMI-TFSI 中での SUS 430LX の CV を示す. 含水率 5.5 ppm では 0.5 V より貴な電位にてアノード電流の増大が 認められた. この傾向は 1 サイクルが最も顕著であり, 10, 100, 1000 サイクルでは 1 サイクルと比較して電流 密度の増大は少なくなった. 逆掃引時には 0.8 V より卑 な電位域で最大-0.01 mA·cm⁻² 程度のカソード電流が認 められた. 含水率 30 ppm の場合, 電流挙動は 5.5 ppm の場合とほぼ同等であったが, 10 サイクル以降では, 5.5 ppm と比較して測定電位域全体にわたって電流が小 さくなった. これらの傾向は SUS 304 と類似している.

3.2 EMI-TFSI 中での繰り返し電位掃引後に SUS 304, SUS 430LX に形成した不働態皮膜の構造

CV 測定後に形成した不働態皮膜の膜厚と組成を検討 するため、AES 表面分析を行った.

含水率 30 ppm の EMI-TFSI 中で CV を 10, 100, 1000 サイクル実施後での SUS 304 表面の AES 深さプロファ



Fig 3 Cyclic voltammogram of SUS 430LX performed in EMI-TFSI ionic liquid with various water content: (a) 5.5 ppm, (b) 30 ppm.

イルを Fig. 4 に示す.比較として測定前(研磨まま)の値 も示した.CV 測定前の試料では表面近傍に Fe, Cr, O が検出され, Fe, Cr の酸化物および水酸化物から構成さ れる不働態皮膜が形成したことがわかる.また,わずか に Ni も検出された.CV 測定後の試料(10, 100, 1000 サイクル後)は,いずれも CV 測定前(研磨まま)と比較 して表面から 2 nm 付近までは Cr 濃度が高く,Ni 濃度 が低かった.Fig. 5 に,SUS 430LX について研磨ままな らびに CV10, 100, 1000 サイクル後の AES 深さプロファ イルを示す.CV 測定後の試料は,CV 測定前(研磨まま) と比較して表面近傍の Cr 濃度が高かった.これは SUS 304 と同様の傾向であった.

深さプロファイルにて O の強度がピークの 1/2 とな る位置を不働態皮膜/基板界面と定義し, SUS304 およ び SUS430LX の含水率 30 ppm の EMI-TFSI 中での CV によって生成する不働態皮膜の, 膜厚および皮膜中平均 Cr カチオン分率とサイクル数との関係を Fig. 6 (a)にま とめて示す.比較として,ホウ酸緩衝液(pH8.4)中での CV によって SUS304 に形成した不働態皮膜の膜厚およ び平均 Cr カチオン分率とサイクル数の関係を Fig. 6(b) に示す. SUS 304, SUS 430LX のいずれも, CV サイクル 数の増加に伴い, CV 開始前と比べて膜厚は 1.5 倍,平 均 Cr カチオン分率は 2 倍程度にまで増大した.一方, ホウ酸緩衝溶液中ではサイクル数の増加に伴う膜厚と Cr 分率の増加は EMI-TFSI 中と比べて小さい.

含水率 30 ppm, 室温の EMI-TFSI 中にて SUS 304 に



Fig 4 AES depth profiles of SUS304: (a) as-polished, after CV of (b) 10 cycles, (c) 100 cycles and (d) 1000 cycles, in EMI-TFSI ionic liquid with 30 ppm.

CVを10サイクル実施後,試料断面のTEM 観察を行い,不働態皮膜の微細構造を検討した.

Fig. 7 に CV10 サイクル後での SUS 304 の断面 TEM 明 視野像を示す.不働態皮膜は周期構造の無いアモルファ スの単層であり, 膜厚は約 2 nm であった. Fig. 7 中に



Fig 5 AES depth profiles of SUS 430LX: (a) as-polished, after CV of (b) 10 cycles, (c) 100 cycles and (d) 1000 cycles, in EMI-TFSI ionic liquid with 30 ppm.

示した 1~5 の分析点における TEM-EDX 半定量分析結 果を Table 1 に示す. 不働態皮膜中の分析点 1~3 では基 板中の 4,5 と比較して Cr カチオン分率が高く,Ni カ チオン分率が低かった.

さらに Fig. 7 中の分析点 1~5 について実施した TEM-



Cycle of CV measurement

Fig 6 The thickness (left axis) and averaged Cr cation fraction (right axis) of passive films on SUS 304 and SUS 430LX stainless steels characterized after CV measurements in (a) EMI-TFSI with water content of 30 ppm, (b) in a borate buffer solution (pH 8.4).



Fig 7 Cross-sectional TEM micrograph of the SUS304 after CV of 10 cycles in EMI-TFSI with water content of 30 ppm. The dots numbered 1–5 indicate the spots where TEM-EDX semi-quantitative analysis and TEM-EELS analysis were performed.

EELS の結果を Fig. 8 に示す. O Kスペクトルが認められ る分析点を不働態皮膜と考えると, Fe $L_{2,3}$ および Cr $L_{2,3}$ はそれぞれ Fe₃O₄, Cr₂O₃ の標準試料について測定したス ペクトルと形状, ピーク位置が一致した. また, 全ての 分析点で F Kスペクトルは検出されなかった. すなわち,

Table 1 Atomic fraction of elements at each spot obtained from TEM-EDX semi-quantitative analysis indicated in Fig.7. Passive film on SUS304 was analyzed after CV of 10 cycles in EMI-TFSI with water content of 30 ppm.

			(at.%)	
Spot	Fe	Cr	Ni	О
1	26.5	13.0	0.7	56.4
2	23.8	17.7	2.1	53.9
3	27.2	16.3	4.3	49.4
4	69.7	20.8	7.2	-
5	70.6	21.0	6.5	-



Fig 8 TEM-EELS spectra obtained for the cross section of SUS 304 after CV of 10 cycles in EMI-TFSI with water content of 30 ppm. Analysis points were indicated in Fig.7.

TFSIアニオンに由来するフッ素の不働態皮膜への混入は 認められなかった.

4. 考 察

4.1 EMI-TFSI 中での繰返し分極中に形成された不働 態皮膜の変質過程

3.1, 3.2 にて示したように、サイクルの経過に伴って 電流の形状が変化し、それに対応する不働態皮膜の膜厚 と平均 Cr カチオン分率の増大が認められた.すなわち、 Figs. 6(a),(b)に示したように、EMI-TFSI 中とホウ酸緩 衝液中のいずれも、サイクルの経過に伴い皮膜中の平均 Cr カチオン分率が増大するが、EMI-TFSI 中ではより Cr 濃化が進行する.また、EMI-TFSI 中でのサイクル増 加に伴う膜厚の増加はホウ酸緩衝液中と比べて大きく、 1000 サイクル後の皮膜厚さは初期の約 1.8 倍となってい ることがわかる.

CVのアノード掃引時に不働態域では皮膜成長ととも にFeの選択溶出が、過不働態域では皮膜の溶解が生じ、 さらにカソード掃引時には溶出したイオンと皮膜の還元 が生じる. EMI-TFSI中では水分子が少ないため、水と Cr₂O₃の反応であるCrの過不働態溶解が生じにくく、過 不働態電位域に達してもCrが皮膜中に残存し、カソー ド掃引時では過不働態電位域でわずかに生じたCr⁶⁺が Cr³⁺ に還元される. さらに, 不働態域では Fe²⁺と比べ て水への溶解度が小さい Cr³⁺が優先的に加水分解して水 酸化物を形成し,皮膜を形成する.一方,Fe²⁺の加水分 解による水酸化物の形成と沈殿は試料近傍の水分子が少 ないので生じにくく,さらに Fe²⁺は TFSIと溶媒和¹⁵⁾し て液中に残りやすい.以上の結果,皮膜中 Cr 濃化が促 進される. 試料表面付近での反応のみならず, 対極上で の水の酸化還元反応でも系内の水は消費されるため、サ イクル経過とともに試料近傍の水はさらに減少し、皮膜 中への Cr 濃縮がさらに進行すると考えられる.また, 先に述べたように EMI-TFSI 中では Cr³⁺から Cr⁶⁺への 過不働態溶解による膜厚減少が生じにくく、さらにホウ 酸緩衝液中と比較してイオンの拡散係数が低いことか ら, 試料近傍での溶出イオン濃度が高くなって, 主に Cr³⁺の酸化物および水酸化物の堆積が生じやすいため. 膜厚が増大したと考えられる.

なお、本研究での CV の測定電位域は EMI-TFSI の電 位窓内であること、EMI-TFSI 中で形成された不働態皮 膜中に F が検出されない(Fig. 8) ことから、EMI-TFSI とステンレス鋼との直接反応や皮膜中への TFSI アニオ ンの混入は生じないと考えられる.

4.2 EMI-TFSI 中での不働態皮膜の変質過程におよぼ す含水率の影響

4.1 にて, EMI-TFSI 中ではホウ酸緩衝液中と比較し て不働態皮膜中に Cr が濃縮しやすいこと,および皮膜 が成長しやすいことを述べた.本節では EMI-TFSI 中で の不働態皮膜の変質過程におよぼす含水率の影響を考察 する.

含水率 5.5 ppm, 30 ppm, 5000 ppm の EMI-TFSI 中な らびにホウ酸緩衝液中で CV を 1000 サイクル実施後の SUS304 の不働態皮膜分析結果を Fig. 9 にまとめた. 含 水率が低いほど皮膜中の平均 Cr カチオン分率が高く, 膜厚が薄いことがわかる. 前項で述べたように, 系内の 水が少ないほど CV 後の皮膜に Cr が濃縮しやすいため, 含水率 5.5 ppm での平均 Cr カチオン分率が最も高くなっ たと考えられる. 一方, 含水率が高いほど膜厚が大き

50 8 ۸ì Average Cr cation fraction / % Λ 40 6 30 4 20 2 10 0 0 100 10¹ 10² 10³ 104 Borate Buffer

Film thickness / nm

Water Content / ppm

Fig 9 The thickness (left axis) and averaged Cr cation fraction (right axis) of passive films on SUS304 characterized after CV of 1000 cycles in EMI-TFSI with water content of 5.5 -5000 ppm and in a borate buffer solution (pH 8.4).

として、溶出した金属イオン量が多いことが挙げられ る. そこで、CV での溶出イオン量を推定するため、CV の各サイクルでのアノード電気量(Q₄)とカソード電気量 $(Q_{\rm c})$ との差分値 ΔQ を算出した. ΔQ が大きいほど, ア ノード掃引時に溶出してカソード掃引時に還元されなかっ たイオンの量, すなわち皮膜形成と溶出イオン量が多い ことになる. Fig. 10 にサイクル数の増加に伴う∆Qの累 積値の変化を示す. 初期のサイクルではサイクルあたり の∆Q が大きいので累積値の増加は顕著であるが、約 100 サイクル以降ではサイクルごとの∆Qが小さいの で,累積値の増大は緩やかになっている.すなわち,サ イクル増加とともにアノード電気量とカソード電気量の 差, すなわちイオン溶出が生じにくくなり, 皮膜成長が 遅くなることを意味している。特に, 5.5 ppm では 100 サイクル以降は∆Qの累積値はほとんど変化していな い. 以上より、EMI-TFSI 中では含水率が低いほど CV でのイオン溶出量が少なく、形成できる酸化物および水 酸化物の量が少ないため、同一サイクルで比較した場 合, 含水率が低いほど膜厚が薄くなると考えられる. こ れらの結果はFig.6に示したようにCVの比較的初期で 皮膜成長量が大きく、後期では少ないことに対応してい る. また、ΔQが全て皮膜成長に消費されたと仮定して、 1000 サイクル終了後での△Qの累積値より膜厚増分を算 出したところ, 含水率 5.5 ppm, 30 ppm, 5000 ppm でそ れぞれ約7.3 nm,約28.8 nm,約57.8 nmとなり,Fig.9 に示した AES 分析から得られた皮膜厚さより大きい. このことは皮膜の形成に消費された金属イオンの量は. 溶出したイオン量の一部であり、このとき Cr が優先し て酸化物および水酸化物を形成し、皮膜中に Cr が濃縮 することを示唆している.

い、すなわち酸化物および水酸化物の形成量が多い理由

以上の結果から, EMI-TFSI 中で過不働態域を含む電 位域で繰返し電位掃引を行うと,水溶液中と比較して平 均 Cr カチオン分率が高く, 膜厚が厚い不働態皮膜を形 成することがわかった. さらに,このとき含水率が低





く, 膜厚は薄い傾向にある.

5. 結 言

代表的なイオン液体である EMI-TFSI 中にて2種のス テンレス鋼の CV 測定と AES および TEM による表面観 察を行い,低含水率のイオン液体環境での不働態皮膜の 変質過程を検討した結果,以下の知見が得られた.

- SUS304 および SUS430LX の含水率 5.5 ppm, 30 ppm, お よび 500 ppm の EMI-TFSI 中における CV 測定 1000 サ イクルまでに生じるアノード電流は、ホウ酸緩衝液中 と比較して小さく、また CV 後の試料に顕著な腐食は 認められなかった。
- ・各試料の CV 測定後での不働態皮膜は,水溶液中と同様 に Fe, Cr の酸化物および水酸化物が主体であり,フッ 化物の生成は認められなかった.
- ・EMI-TFSI 中で電位掃引(CV)を繰り返すことで, SUS304 と SUS430LX のいずれも不働態皮膜中に Cr が 濃縮するとともに膜厚が増大した.これは水溶液中と 比較してイオン液体中では水分子が少ないため Cr の 過不働態溶解が抑制されたこと,また拡散係数が小さ いために試料近傍の溶出イオン濃度が高く,堆積皮膜 が形成されやすくなることが原因と考えられる.
- ・EMI-TFSI 中での CV サイクル増加に伴う,不働態皮 膜中 Cr 濃縮および膜厚増加は含水率が低いほど顕著 となる.

- 参考文献
- 1) The Institute of Electrical Engineers of Japan, *Technology* of *Battery System*, Ohmsha, p.105 (2012).
- 2) H. Ohno, *Ionic Liquid II*, CMC publishing, p.4 (2006).
- H. Ohno, *Electrochemical Aspect of Ionic Liquids*, A John Wiley & Sons, Inc., p.203 (2011).
- The Society of Polymer Science, Japan, *Ionic Liquid*, Kyoritsu Shuppan, p.100 (2012).
- 5) K. Nishikawa, Y. Ohuchi, T. Ito, H. Ohno and M. Watanabe, *Science of Ionic Liquid*, Maruzen, p.278 (2012).
- Y. Hosoi, Science and Latest Technology of Stainless Steel, Japan Stainless Steel Association, p.94 (2011).
- 7) S. Fujimoto and T. Shibata, J. Surf. Finish. Soc. Jpn., 47, pp.1019-1024 (1996).
- S. Fujimoto and T. Shibata, J. Surf. Finish. Soc. Jpn., 19, pp.812-818 (1998).
- C. Tseng, J. Chang, J. Chen, W. T. Tsai, M Deng and I. Sun, *Electrochem. Commun.*, 12, p.1091 (2010).
- 10) P. Lin, I. Sun, J. Chang, C. Su and J. Lin, *Corros. Sci.*, 53, p.4318 (2011).
- A. Kawano, S. Masuda, M. Saito, H. Tsuchiya and S. Fujimoto, J. Electrochem. Soc., 163 [8] C506-C513 (2016).
- 12) X. L. Yuan, X. D. Zhang, X. L. Li, H. Q. Fan and Z. C. Zhao, *Corros. Eng., Sci. Tech.*, 48, p.388 (2013).
- 13) C. Lagrost, D. Carrié, M. Vaultier and P. Hapiot, J. Phys. Chem. A, 107, p.745 (2003).
- 14) M. Sugiyama, Denshikenbikyo, 37, p.167 (2002).
- M. Matsumiya, Y. Kamo, K. Hata and K. Tsunashima, J. Molecular Structure, 1048, pp.59-63 (2013).

(Manuscript received May 23, 2016; in final form August 19, 2016)

要 旨

含水率 5.5 ppm, 30 ppm, 5000 ppm に制御した室温の EMI-TFSI イオン液体中で SUS304 と SUS430LX の CV を行った. CV 中に変化した皮膜を AES ならびに TEM/EELS で解析した. CV 後の不働態皮膜は,水 溶液中で形成された皮膜と同様に主として Cr および Fe の酸化物で構成されていた. CV サイクル数の増 加に伴い,膜厚と皮膜中の Cr カチオン分率が増大した. さらに, EMI-TFSI 中の含水率が低いほど,より Cr が濃化し,より薄い皮膜を形成する傾向が認められた. これらの結果から, SUS304 と SUS430LX は低 含水率の EMI-TFSI 中で耐食性を有すると考えられる.

キーワード 不働態, EELS, AES, STEM, 室温イオン液体, Cr 濃縮, CV, SUS304, SUS430